# Фотолюминесценция и многофононное комбинационное рассеяние света в кристаллах Zn<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te, легированных Ni и Co

© Ю.П. Гнатенко, О.А. Шигильчев, Е. Рутковский, Г. Контрерас-Пуэнте, М. Гарденас Гарсия

Институт физики Академии наук Украины, 252022 Киев, Украина

#### (Поступила в Редакцию 23 июля 1997 г.)

Проведены низкотемпературные исследования спектров фотолюминесценции, экситонного отражения и многофононного комбинационного рассеяния света кристаллов  $Zn_{1-x}Mn_xTe$ , легированных Ni и Co. Для кристаллов, содержащих атомы Ni, обнаружено интенсивное излучение в широкой спектральной области (1100–17000 cm<sup>-1</sup>), которое обусловлено внутрицентровыми переходами с участием ионов  $Mn^{2+}$  и переходами между зоной проводимости и уровнем двукратно заряженного акцептора. Исследованы особенности экситонной фотолюминесценции и многофононного комбинационного рассеяния света при различных температурах с участием продольных оптических фононов. Установлена незначительная эффективность локализации экситонов на флуктуациях потенциала в кристаллах  $Zn_{1-x}Mn_xTe$ : Со. Для этих кристаллов обнаружено температурное возрастание и интенсивности 5*LO*-линии многофононного комбинационного рассеяния света, что обусловлено приближением к условиям резонанса данной линии с основным экситонным состоянием.

Среди полупроводников группы  $A^2B^6$  кристаллы ZnTe являются весьма перспективными материалами для использования их в качестве активных элементов в оптоэлектронике, поскольку они обладают высокой эффективностью излучения. Образование на их основе твердых растворов замещения с участием ионов  $Mn^{2+}$  в силу принципиально новых свойств таких материалов заметно расширяет их практическое использование.

Исследуемые работе в настоящей кристаллы  $Zn_{1-x}Mn_xTe$ принадлежат к новому классу материалов полумагнитных полупроводников (ПМП), изучение которых интенсивно проводится в последнее время. Наиболее исследованными среди таких полупроводников являются кристаллы Cd<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te. Что касается кристаллов Zn<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te, то в настоящее время в литературе в основном имеются сведения об их магнитных и магнитооптических свойствах [1-6]. Исследованию оптических свойств этих кристаллов, насколько нам известно, посвящено небольшое количество работ [7-11], в которых представлены результаты низкотемпературных измерений спектров внутрицентрового поглощения [7,8] и люминесценции [8,9] ионов Mn<sup>2+</sup>, экситонного отражения [8] и поглощения [10], а также ИК-поглощения [11].

Физические свойства полупроводниковых кристаллов, особенно их энергетическая структура, являются весьма чувствительными к наличию в них различных дефектов кристаллической структуры. Это позволяет путем введения в кристаллы заданных наборов примесей управлять их физическими свойствами.

Особый интерес представляет изучение примесных атомов группы железа, которые образуют в полупроводниках  $A^2B^6$  глубокие уровни, вызывают изменение количества и типа собственных структурных дефектов и тем самым контролируют многие оптические, электрические и фотоэлектрические свойства полупроводников [12].

Изучение физических свойств полупроводников, легированных указанными примесями, открывает возможности более широкой реализации их как перспективных материалов фото- и оптоэлектроники. Следует также отметить, что в случае ПМП исследование влияния примесных атомов на их основные физические свойства находится на начальной стадии изучения [13,14].

Низкотемпературные оптические исследования являются весьма эффективными для получения детальной информации о структуре энергетических уровней примесей и дефектов, механизмах излучательной рекомбинации, а также о динамических свойствах элементарных возбуждений в таких материалах.

В настоящей работе с целью получения сведений о механизмах свечения данных кристаллов в широкой спектральной области (11000–20000 сm<sup>-1</sup>) при различных температурах (4.5–293 K) исследовались спектры экситонного отражения (ЭО), фотолюминесценции (ФЛ) и многофононного комбинационного рассеяния света (МКРС) в ПМП  $Zn_{0.95}Mn_{0.05}$ Те, легированных Ni и Co.

### 1. Методика эксперимента

Исследования выполнены на монокристаллах  $Zn_{1-x}Mn_xTe$  ( $x \approx 0.05$ ), выращенных методом Бриджмена в кварцевых ампулах, которые эвакуировались при давлении 1.3 · 10<sup>-3</sup> Ра, что позволило исключить образование в выращенных кристаллах примесных комплексов в участием кислорода. Легирование проводилось в процессе роста кристалла. Концентрация примесных атомов Ni и Co рассчитывалась по загрузке в шихту и составляла 10<sup>19</sup> cm<sup>-3</sup>. С целью устранения взаимодействия примесей с кварцем и смачиваемости кварца с синтезируемым материалом на внутренние стенки наносилось графитовое покрытие. Для измерения спектров ФЛ и ЭО использовались свежесколотые поверхности.

Измерение спектров ФЛ проводилось при возбуждения аргоновым лазером. Основная линия возбуждения соответствовала  $\lambda = 488.8$  nm. Регистрация спектров ФЛ проводилась с помощью двойного монохроматора типа 1403-SPEX и фотоумножителя RCA C31034, работающего в режиме счета фотонов. Для улучшения отношения сигнал-шум фотоумножитель охлаждался. Измерение спектров ЭО и ФЛ в экситонной области спектра проводилось с использованием спектрометра СДЛ-1. Спектральная ширина щели при таких измерениях не превышала  $2 \text{ cm}^{-1}$ . Температурные измерения выполнены с помощью системы УТРЕКС, позволяющей стабилизировать температуру с точностью 0.01 К.

## Экспериментальные результаты и их обсуждение

Спектры ФЛ кристаллов  $Zn_{1-x}Mn_x$  Те, легированных Ni и Co, представлены на рис. 1 при T = 9 K. Видно, что свечение данных кристаллов охватывает широкую спектральную область (11000–20000 cm<sup>-1</sup>). В случае кристаллов  $Zn_{1-x}Mn_x$  Te:Ni наиболее интенсивное излучение, состоящее из нескольких перекрывающихся широких полос, расположено в длинноволновой области (11000–17000 cm<sup>-1</sup>), а для кристаллов  $Zn_{1-x}Mn_x$  Te:Co — в коротковолновой области (18000–20000 cm<sup>-1</sup>) спектра.



**Рис. 1.** Спектры фотолюминесценции кристаллов  $Zn_{0.95}Mn_{0.05}$ Те, легированных Ni (*a*) и Co (*b*), при T = 9.0 K ( $N = 10^{19}$  cm<sup>-3</sup>).



**Рис. 2.** Спектры люминесценции (1-6) и экситонного отражения (1'-6') кристаллов  $Zn_{0.95}Mn_{0.05}$  Те, легированных Со, при T = 4.5, 10.0, 20.0, 30.0, 50.0 и 70.0 К. На вставке представлены спектры люминесценции данных кристаллов при T = 80.0 (7) и 100.0 К (8), где стрелками отмечено положение середины полос экситонного отражения при соответствующих температурах.

Энергетическое положение наиболее коротковолновой линии излучения в спектрах ФЛ исследуемых кристаллов соответствует  $\lambda = 514.5$  nm. Наблюдаемые в случае кристаллов Zn<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te:Со вблизи данной линии спутники слабой интенсивности, расположенные эквидистантно относительно данной линии на расстоянии, равном энергии *LO*-фонона в кристалле ZnTe (205 cm<sup>-1</sup>), свидетельствуют о проявлении в этих кристаллах процессов MKPC [15–18].

На рис. 2 представлены спектры излучения (кривые 1-6) и отражения (кривые 1'-6') в экситонной области спектра для кристаллов Zn<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te:Co при различных температурах ( $T = 4.5 - 70 \,\mathrm{K}$ ). На вставке к рис. 2 приведены спектры излучения данных кристаллов при T = 80 и 100 K (кривые 7 и 8 соответственно, стрелками отмечено положение полосы ЭО). Следует отметить, что при  $T = 4.5 \,\mathrm{K}$  линия  $\lambda = 514.5 \,\mathrm{nm}$ находится почти в резонансе с экситонным (n = 1) переходом. Как видно из рис. 2 (кривые 1-3), длинноволновое крыло лазерной линии является затянутым, что обусловлено его перекрытием с экситонной I<sub>L</sub>-линией, положение максимума которой практически совпадает с положением середины дисперсионной кривой отражения  $(\lambda_{\text{exc}} = 515.2 \,\text{nm}).$ Наряду с этим в спектре ФЛ при  $T \leqslant 20 \,\mathrm{K}$  проявляется также слабое излучение экситонно-примесного D<sup>0</sup>X-комплекса, отмеченное на рис. 2 стрелками ( $\lambda = 516.2 \, \text{nm}$ ).

Повышение температуры приводит к увеличению расстройки линии  $\lambda = 514.5$  nm относительно экситонного резонанса вследствие длинноволнового смещения полосы ЭО. При этом более четким становится проявление экситонной  $I_L$ -линии ФЛ, которая при T = 50 K



Рис. 3. Спектры фотолюминесценции кристаллов Zn<sub>0.95</sub>Mn<sub>0.05</sub>Te, легированных Ni, при T = 4.5 (1), 15.0 (2), 60.0 (3), 80.0 (4), 130.0 (5), 190.0 (6), 250.0 (7) и 293.0 K (8). Штриховая кривая соответствует экситонной полосе отражения при T = 4.5 K.

(кривая 5) расположена между линией  $\lambda = 514.5$  nm и линией  $\lambda = 520.0$  nm. Видно, что повышение температуры вызывает заметное уширение  $I_L$ -линии ФЛ, однако ее положение относительно полосы ЭО практически не изменяется. Следует также отметить, что с повышением температуры по мере уменьшения расстояния между полосой ЭО и линией  $\lambda = 520.0$  nm происходит сильное увеличение интенсивности последней. Так, при T = 70 К интенсивность данной линии соизмерима с интенсивность отью линии  $\lambda = 514.5$  nm, а при T = 100 К (кривая 8 на вставке к рис. 2) в условиях резонанса линии  $\lambda = 520$  nm с экситонным переходом в основное состояние эта линия становится наиболее интенсивной в спектре ФЛ. При T = 100 К происходит наложение данной линии на  $I_L$ -линию ФЛ.

Для кристаллов  $Zn_{1-x}Mn_xTe:Ni$  положение экситонной полосы отражения при T = 9.0 К соответствует  $\lambda_{exc} = 512.9$  nm (рис. 3). Отличие в положении экситонной линии отражения для кристаллов, легированных Со и Ni, обусловлено некоторым различием в концентрации ионов Mn для двух кристаллов (значение x = 0.05 определено по загрузке в шихту компонент состава). При низких температурах ( $T \le 60$  K) в области экситонного резонанса в спектре ФЛ видна интенсивная линия  $\lambda = 514.5$  nm. С коротковолновой стороны от этой линии при  $T \le 60$  K на расстоянии *LO*-фонона

наблюдается слабая линия, интенсивность которой при повышении температуры уменьшается. При T > 60 К наиболее интенсивной в спектре ФЛ становится  $I_L$ -линия, энергетическое положение которой при различных температурах находится вблизи максимума полосы ЭО. Экситонная  $I_L$ -линия при T > 80 К заметно уширяется, оставаясь симметричной при  $T \leq 130$  К, а затем при более высоких температурах ее коротковолновое крыло становится сильно затянутым. Следует отметить, что в области температур  $80 \leq T \leq 190$  К на коротковолновом крыле экситонной полосы проявляется эквидистантная структура (на рис. 3 отмечена стрелками), которая является LO-фотонными повторениями экситонной полосы ФЛ.

Как видно из рис. 1, в спектрах ФЛ исследуемых кристаллов с длинноволновой стороны от линии  $\lambda = 514.5\,\mathrm{nm}$  наблюдается широкая полоса ФЛ. В случае кристаллов  $Zn_{1-x}Mn_x$ Te: Ni при T = 4.5 (рис. 3) такая полоса обладает структурой. Повышение температуры до 15К приводит к размытию указанной структуры, и форма данной полосы имеет дублетный характер. На ее длинноволновом крыле на расстоянии около  $200\,{\rm cm^{-1}}$  от положения максимума наблюдается перегиб. Интенсивность этой полосы по сравнению с экситонной полосой ФЛ довольно быстро уменьшается с повышением температуры. Так, при T = 80 K ее интенсивность становится меньше, чем в случае І<sub>L</sub>-линии, а при T = 130 K в спектре ФЛ такая полоса не проявляется. В случае кристаллов Zn<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te:Со тонкая структура указанной выше полосы в спектре ФЛ не наблюдается даже при  $T = 4.5 \, \text{K}$ , а температурная зависимость ее интенсивности аналогична полученной в кристаллах  $Zn_{1-x}Mn_xTe$ : Ni.

На рис. 4 представлены спектры ФЛ кристаллов  $Zn_{1-x}Mn_xTe:Ni$  в длинноволновой области спектра (11 000–17 000 cm<sup>-1</sup>) при различных температурах. Форма наблюдаемой широкой полосы ФЛ и ее температурная зависимость являются довольно сложными: 1) на коротковолновом крыле полосы с максимумом  $h\omega = 13500 \text{ cm}^{-1}$  наблюдается перегиб в области  $h\omega = 16000 \text{ cm}^{-1}$ , который, очевидно, обусловлен перекрытием с другой широкой полосой меньшей интенсивности; 2) при повышении температуры до 60 К перегиб на коротковолновом крыле полосы исчезает; 3) повышение температуры от 9 до 293 К вызывает смещение максимума полосы на 200 cm<sup>-1</sup> в коротковолновую область спектра; 4) при T = 293 К полоса становится практически симметричной.

В случае кристаллов  $Zn_{1-x}Mn_x$ Те:Со интенсивность ФЛ в длинноволновой области спектра является очень слабой (кривая 2 на рис. 2), здесь можно выделить две широкие полосы, максимумы которых расположены при энергиях  $h\omega = 13500$  и 15700 сm<sup>-1</sup>. Интенсивность этих полос мало изменяется при  $T \leq 50$  K, а при T = 100 K они практически не наблюдаются в спектре ФЛ.



**Рис. 4.** Спектры люминесценции кристаллов  $Zn_{0.95}Mn_{0.05}$  Te, легированных Ni, при T = 15.0 (1), 60.0 (2), 130.0 (3), 220.0 (4) и 293.0 K (5).

Исследуемые в работе кристаллы принадлежат к полупроводниковым твердым растворам (ПТР). В отличие от обычных бинарных соединений для ПТР характерен хаотический потенциальный рельеф кристаллической решетки. Взаимодействие экситонов с таким полем определяет особенности экситонных состояний и их проявление в оптических спектрах.

Согласно [19], существует характерная энергия локализации экситонов  $E_0$ , зависящая от параметров кристалла, которая характеризует размытие спектра в области дна экситонной зоны. Величина  $E_0$  является мерой уширения полос ЭО. Длинноволновый максимум дисперсионной кривой ЭО соответствует энергии локализованных экситонов, в то время как ее середина — энергии делокализованных или свободных экситонов.

Наблюдаемая структура спектра ФЛ кристаллов  $Zn_{1-x}Mn_xTe$ : Со указывает на эффективную роль процессов МКРС с участием продольных оптических фононов. В данном случае спектры ФЛ исследуемых кристаллов возбуждаются линией аргонового лазера  $\lambda = 488.8$  nm. Таким образом, при указанных условиях эксперимента имеет место межзонное возбуждение кристалла.

Анализ энергетического положения линий, наблюдаемых при низких температурах ( $T < 70 \, {
m K}$ ) в спектре  $\Phi \Pi$ кристаллов  $Zn_{1-x}Mn_x$  Te: Co (рис. 2), свидетельствует о том, что наиболее интенсивная линия  $\lambda = 514.5 \, \text{nm}$ является 5LO-фононным повторением от возбуждающей лазерной линии  $\lambda = 488.8 \, \text{nm}$ . Совпадение энергетического положения данной линии с линией аргонового лазера  $\lambda = 514.5\,\mathrm{nm}$  является случайным и характерно для исследуемых в работе кристаллов. Спутники слабой интенсивности, наблюдаемые с длиннои коротковолновой сторон от линии  $\lambda = 514.5 \, \mathrm{nm}$ , соответствуют 6LO- и 4LO-фононным повторениям от лазерной линии  $\lambda = 488.8 \, \mathrm{nm}$ . Сильное возрастание интенсивности 5LO-линии МКРС обусловлено проявлением ее резонанса с основным экситонным состоянием, что ранее наблюдалось для кристаллов Zn<sub>x</sub>Cd<sub>1-x</sub>Te в случае 1LO- и 2LO-линий МКРС [16]. При повышении температуры, особенно в области  $T = 30-70 \, \text{K}$ , где условия измерения (усиление сигнала, спектральная ширина щели) не изменялись, наблюдаются уменьшение интенсивности 5LO-линии и увеличение интенсивности 6LO-линии МКРС. Это безусловно вызвано изменением условий резонанса данных линий с экситонным состоянием в результате температурного уменьшения ширины запрещенной зоны и соответственно смещения дна экситонной зоны в сторону низких энергий. При  $T = 100 \, \text{K} \, 6LO$ -линия становится наиболее интенсивной в спектре, что обусловлено ее резонансом с основным экситонным состоянием, а также экситонной І<sub>L</sub>-линией ФЛ. Для кристаллов  $Zn_{1-x}Mn_x$ Te: Ni также наблюдается резонансное усиление интенсивности 5LO-линии МКРС. Отсутствие 6LO-линии связано с ее слабой интенсивностью и перекрытием с коротковолновым крылом широкой полосы ФЛ.

Следует отметить, что интенсивность 6LO-линии МКРС в случае кристаллов, легированных кобальтом, определяется двумя конкурирующими факторами. Так, сокращение времени жизни экситонов при повышении температуры должно приводить к уменьшению, а происходящее при этом сближение максимума  $I_L$ -линии ФЛ и положения 6LO-линии МКРС — к повышению ее интенсивности. Поскольку экспериментально проявляется температурное увеличение интенсивности 6LO-линии, следует полагать, что преобладающим фактором в данном случае является уменьшение величины расстройки 6LO-линии и максимума  $I_L$ -линии ФЛ.

Анализ спектров ФЛ кристаллов  $Zn_{1-x}Mn_xTe$ : Со указывает на слабую эффективность локализации экситонов на флуктуациях потенциала кристаллической решетки, поскольку максимум  $I_L$ -линия ФЛ таких кристаллов как при гелиевой, так и в области более высоких температур находится вблизи середины кривой дисперсии ЭО, т. е. соответствует излучению свободных или делокализованных экситонов. Обычно в ПТР  $I_L$ -линия расположена вблизи максимума полосы ЭО и при низких температурах в основном обусловлена излучательной

рекомбинацией локализованных экситонов. О незначительной роли локализации экситонов данных кристаллах свидетельствует также проявление в спектрах ФЛ при  $T < 20 \, {\rm K}$  излучения экситонов, связанных на нейтральных донорах. Уширение при  $T = 4.5 \,\mathrm{K}$  (в 2 раза) полос ЭО для кристаллов Zn<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te:Co по сравнению с бинарным соединениями ZnTe, очевидно, обусловлено процессами упругого рассеяния своболных экситонов на флуктуациях потенциала, собственных дефектах и примесных центрах атомов Со. В случае кристаллов Zn<sub>1-r</sub>Mn<sub>r</sub>Te:Ni эффективность локализации экситонных состояний является значительно большей. Об этом свидетельствует то, что максимум экситонной I<sub>L</sub>-линии ФЛ находится вблизи максимума полосы ЭО. Заметное уширение полосы ЭО по сравнению с нелегированными или легированными Со кристаллами является неоднородным вследствие образования "хвостов" плотности экситонных состояний [20].

Наличие при  $T = 80-190 \,\mathrm{K}$  эквидистантной структуры на коротковолновом крыле сильно уширенной *I*<sub>L</sub>-линии ФЛ (рис. 3) свидетельствует об эффективной роли в процессах излучательной рекомбинации экситонов взаимодействия с участием нескольких LO-фотонов. Так, при T = 80 К видно лишь одно LO-фононное повторение  $I_L$ -линии, а при  $T = 190 \,\mathrm{K}$  наблюдается излучение экситонов с участием трех LO-фононов. Таким образом, взаимодействие локализованных экситонов с LO-фононами при T < 80 К является эффективным механизмом их перехода в делокализованные или свободные состояния. Наблюдаемая при T > 200 К (рис. 3) сильная коротковолновая асимметрия экситонной полосы обусловлена такими процессами. Отсутствие эквидистантной структуры связано с ее температурным размытием.

Для кристаллов  $Zn_{1-x}Mn_xTe:Co$  в спектре ФЛ видна относительно широкая интенсивная полоса ФЛ (рис. 1). Анализ расположения данной полосы относительно положения свободного экситона и сравнение полученных результатов со спектром ФЛ кристаллов ZnTe [21] свидетельствуют о том, что излучение в данной области обусловлено переходами с участием акцепторного уровня энергии  $E_v + 0.05 \text{ eV}$  и донорного уровня энергии  $E_c - 0.01 \text{ eV}$  или зоны проводимости. Аналогичное излучение наблюдается также для кристаллов  $Zn_{1-x}Mn_xTe:Ni$ . Наличие структуры в данной области спектра (рис. 3) обусловлено как проявлением указанных двух типов оптических переходов, так и наличием LO-фононных повторений соответствующих бесфононных линий.

Для кристаллов ZnTe, легированных Mn [8], и ПМП Zn<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te [9] характерно возникновение в спектре ФЛ интенсивной широкой полосы с максимумом вблизи  $h\omega = 16\,000\,\mathrm{cm^{-1}}$ . Появление данной полосы связано с излучением в результате внутрицентровых переходов между <sup>4</sup>T<sub>1</sub>- и <sup>6</sup>A<sub>1</sub>-состояниями ионов Mn<sup>2+</sup> [8,9]. Как видно из рис. 1, для кристаллов Zn<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te:Ni на коротковолновом крыле интенсивной широкой полосы

 $(h\omega_{\rm max} = 13500 \,{\rm cm}^{-1})$  проявляется другая полоса, энергетическое положение которой свидетельствует о том, что она обусловлена внутрицентровыми переходами ионов Mn<sup>2+</sup>. Широкая полоса ФЛ с максимумом вблизи  $h\omega = 13500 \,{\rm cm}^{-1}$ , обладающая симметричной формой, ранее наблюдалась в кристаллах ZnTe [22]. Ее возникновение связано с излучательными переходами между зоной проводимости и уровнем двукратно заряженной вакансии Zn ( $E_v + 0.7 \,{\rm eV}$ ).

В кристаллах Zn<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te: Со в длинноволновой области спектра наблюдается излучение слабой интенсивности. Это, очевидно, связано с тем, что, как и в кристаллах ZnTe: Со [23], для указанных кристаллов характерно возникновение интенсивного поглощения в области 1100–17 500 сm<sup>-1</sup>. Такое поглощение обусловлено внутрицентровыми и фотоионизационными переходами с участием ионов Co<sup>2+</sup>. Слабая интенсивность широких полос ФЛ в длинноволновой области спектра для кристаллов Zn<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te: Со обусловлена сильной реабсорбцией излучения.

Таким образом, полученные в настоящей работе результаты свидетельствуют о том, что излучение кристаллов  $Zn_{1-x}Mn_x$ Te: Ni ( $x \sim 0.05$ ,  $N_{Ni} = 10^{19}$  cm<sup>-3</sup>), наблюдаемое в широкой спектральной области  $(11500-11700\,{\rm cm}^{-1})$ , обусловлено наложением двух широких полос, соответствующих внутрицентровым переходам ионов  $\mathrm{Mn}^{2+}$  (полоса  $h\omega_{\mathrm{max}} \sim 16\,000\,\mathrm{cm}^{-1}$ ) и переходам между зоной проводимости и уровнем заряженного двухкратно акцептора (полоса  $h\omega_{\rm max} \sim 13\,500\,{\rm cm}^{-1}$ ). Установлено, что для исследуемых кристаллов излучение в коротковолновой области спектра связано с экситонной ФЛ, МКРС и оптическими переходами между зоной проводимости или уровнем мелких доноров и уровнем нейтрального акцептора. Показано, что оптические переходы в данной области спектра, обусловленные различными механизмами излучения, происходят с эффективным участием продольных оптических фононов.

В кристаллах Zn<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te:Co, для которых при низких температурах наблюдается излучение делокализованных и свободных экситонов, обнаружено возрастание интенсивности 5LO-линии МКРС при повышении температуры от 4.5 до 70 К, что связано со слабой эффективностью локализации экситонов на флуктуациях потенциала кристаллического поля и уменьшением расстройки возбуждающей лазерной линии относительно максимума экситонной I<sub>L</sub>-линии вследствие температурного смещения дна экситонной зоны. Уширение полосы ЭО для этих кристаллов в основном происходит в результате упругого рассеяния на флуктуациях потенциала кристаллического поля, дефектах и примесных центрах атомов кобальта. Установлено, что в кристаллах  $Zn_{1-x}Mn_xTe:Ni$  экситонная  $I_L$ -линия определяется излучением локализованных экситонов, что свидетельствует об их эффективной локализации.

Исследования, описанные в данной работе, осуществлены при поддержке Международного научного фонда (грант № UBJ000) и Государственного фонда фундаментальных исследований Украины (проект № 2.4/327).

## Список литературы

- T.M. Holden, G. Dolling, V.F. Sears, J.K. Furdyna, W. Giriat. Phys. Rev. B26, 9, 5074 (1982).
- [2] A. Witlin, R. Triboulet, R.R. Galazka. J. Cryst. Growth 72, 380 (1985).
- [3] Y. Shapira, S. Foner, P. Becla, D.N. Domingues, M.J. Naughton, J.S. Brooks. Phys. Rev. B33, 365 (1986).
- [4] А.В. Комаров, С.М. Рябченко, Н.И. Витриховский. Письма в ЖЭТФ 27, 8, 441 (1978).
- [5] P. Swiderski, A. Twardowski. Phys. Stat. Sol. (b) **122**, *1*, K147 (1984).
- [6] A. Twardowski. Phys. Lett. 94A, 1, 103 (1983).
- [7] J.E. Morales Toro, W.M. Becker, B.I. Wang, U. Debska, J.W. Richardson. Solid State Commun. 52, 1, 41 91984).
- [8] Ю.П. Гнатенко, А.И. Жмурко. УФЖ 30, 6, 843 (1985).
- [9] E. Müller, W. Gebhardt. Phys. Stat. Sol. (b) 137, 259 (1986).
- [10] W. Giriat, J. Stankiewicz. Phys. Stat. Sol. (b) 124, 1, K53 (1984).
- [11] A. Olszewski, W. Wojdowski, W. Nazarewicz. Phys. Stat. Sol. (b) 104, *1*, K155 (1980).
- [12] Ю.П. Гнатенко. Автореф. докт. дис. ИФ НАН Украины, Киев (1992).
- [13] J.K. Furdyna. Vac. Sci. Technol. A4, 2002 (1986).
- [14] M. Cardenas-Garsia, G. Contreras-Puente, Yu.P. Gnatenko, J.H. Rutkowski. Bull. Am. Phys. Soc. 40, 1(March), 510 (1995).
- [15] А.А. Ключихин, А.Т. Плюхин. Письма в ЖЭТФ 21, 5, 267 (1975).
- [16] А.А. Ключихин, А.Т. Плюхин, Л.Т. Суслина. Е.Б. Шадрин. ФТТ 18, 7, 1909 (1976).
- [17] Л.Т. Суслина, А.Т. Плюхин, Д.Л. Федоров. Изв. АН СССР. Сер. физ. 40, 9, 1994 (1976).
- [18] Д.Л. Федоров, С.А. Пермогоров, А.С. Насибов, П.В. Шапкин, Ю.А. Коростелин. ФТТ **35**, *8*, 2142 (1993).
- [19] С.Д. Барановский, А.Л. Эфрос. ФТП 12, 11, 2233 (1978).
- [20] П.И. Бабий, П.Н. Букивский, Ю.П. Гнатенко. ФТТ 28, 11, 3358 (1986).
- [21] S. Nakashima, S. Yasuda. Phys. Stat. Sol. (b) 96, 1, 211 (1979).
- [22] T. Taguchi. Phys. Stat. Sol. (b) 96, 1, K33 (1979).
- [23] Ю.П. Гнатенко, А.И. Жмурко, Н.В. Потыкевич, И.А. Фарина. ФТП 18, 6, 1105 (1984).